**文章编号:** 0258-7025(2008)06-0911-05

# Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub>激光晶体的生长和热学性质

黄晓辉 陈巧平 谢鸿芳 薛 岚

(宁德师范高等专科学校化学系,福建宁德 352100)

**摘要** 用提拉法生长出  $Er^{3+}$ :  $Y_{0.5}$   $Gd_{0.5}$   $VO_4$  单晶,用电感耦合等离子体(ICP)光谱法测定晶体中  $Er^{3+}$  原子数分数 为0.83%,有效分凝系数为1.03。在 30~1300 ℃测量了晶体 *a* 轴和 *c* 轴的热膨胀系数分别为2.08×10<sup>-6</sup>/℃, 8.87×10<sup>-6</sup>/℃;测得晶体在25 ℃时的比热值为0.48 J/(g•K)。采用激光脉冲法测量了晶体的热扩散系数,并通过 计算得出晶体的热导率,在 25~200 ℃温度范围,晶体在<100>方向上的热导率为6.1~4.9 W/(m•K),在<001>方向上的热导率为7.7~6.2 W/(m•K)。

关键词 材料; Er<sup>3+</sup>: Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 单晶; 热导率; 比热; 热扩散率; 分凝系数 中图分类号 O 782<sup>+</sup>.5 **文献标识码** A

## Growth and Thermal Properties of Er<sup>3+</sup> : Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> Laser Crystal

Huang Xiaohui Chen Qiaoping Xie Hongfang Xue Lan

(Department of Chemistry, Ningde Teachers College, Ningde, Fujian 352100, China)

**Abstract**  $\operatorname{Er}^{3+}$  : Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> crystal has been grown by the Czochralski method. The effective separation coefficient of  $\operatorname{Er}^{3+}$  in the crystal was 1.03 and the concentration of  $\operatorname{Er}^{3+}$  ions in crystal is 0.83%, which was measured by the method of inductively coupled plasma (ICP) spectrum. The measured thermal expansion coefficients were  $\alpha_a = 2.08 \times 10^{-6}$ /°C ,  $\alpha_c = 8.87 \times 10^{-6}$ /°C from 30 °C to 1300 °C along its crystallographic *a* axis and *c* axis, respectively. The measured specific heat was 0.48 J/(g • K) at 25 °C. The thermal diffusion coefficients of  $\operatorname{Er}^{3+}$  : Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> were measured by laser pulse method and the thermal conductivity was also calculated. The *a* axis and *c* axis thermal conductivity of  $\operatorname{Er}^{3+}$  : Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> was 6.1 ~ 4.9 W/(m • K), 7.7 ~ 6.2 W/(m • K) respectively in the temperature range from 25 °C to 200 °C.

Key words materials;  $Er^{3+}$ :  $Y_{0.5}Gd_{0.5}VO_4$  single crystal; thermal conductivity; specific heat; thermal diffusivity; separation coefficient

## 1 引 言

目前,全固态激光器在工业、军事、通信、医疗等 方面都具有重要应用<sup>[1]</sup>,特别是在光信息存储、光纤 通信等领域的应用前景更为广阔。但全固态激光器 在运转过程中会产生部分热量<sup>[2]</sup>,其施加到激光基 质上会严重影响晶体的使用寿命和激光器的输出质 量,抑制激光输出功率,甚至导致激光晶体的开裂。 因此,作为全固态激光器的核心元件的激光晶体材 料其热学性质的研究显得十分重要。

Er<sup>3+</sup>离子具有丰富的能级,发射波长从可见到 红外,并在1.6 μm和2.9 μm波段实现了激光输出。 1.6 μm激光对人眼安全, 而2.9 μm激光能被水吸 收,并和羟基物质也有很强的相互作用。掺 Er<sup>3+</sup>离 子的激光材料引起了人们的广泛关注,其中钒酸盐 系列激光晶体因其优良的性能, 而成为激光二极管 (LD)抽运固体激光器中使用最广泛的激光介质之 一。Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 晶体具有优良的激光和化 学性能,是一种潜在的中高功率激光二极管抽运的 激光材料<sup>[3,4]</sup>。但由于晶体的热学性能对激光系统 的设计有重要的影响, 因此对 Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 晶体热学性质的测试十分重要。本文报道 Er<sup>3+</sup>: Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 激光晶体的生长和热学性质。

收稿日期:2007-11-07; 收到修改稿日期:2007-11-20

基金项目:福建省教育厅(JB06192)和宁德师范高等专科学校(2006Y008)资助项目。

作者简介:黄晓辉(1982—),女,福建人,讲师,硕士,主要从事激光晶体材料生长方面的研究。

### 2 实 验

#### 2.1 晶体生长

采用液相法合成纯度比较高的 Er: YVO4 和 Er :GdVO4 原料<sup>[5,6]</sup>,将沉淀静置过夜后,用蒸馏水洗 涤并离心,再将离心后的沉淀盛在刚玉杯中置于马 弗炉内烧结。烧结温度200℃,400℃各恒温 1.5 h,在800 ℃左右恒温烧结 6~8 h,得多晶原料。 按一定的化学计量比称量两种多晶原料,把原料混 合后加入到铱坩埚中,以高纯氮作为保护气体,以 (100)方向(a轴)的YVO4晶体作为籽晶从铱坩埚 中提拉生长  $Er^{3+}$ : Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> 单晶,生长装置是 DJL-4002 单晶提拉炉。在生长过程中,为了消除多 晶颗粒,使原料在高温下混合均匀,多晶料全熔后需 过热 50~100 ℃一段时间;同时为了减少籽晶延伸 带来的缺陷,需要高温下种,在晶体等径前需采取适 当的收颈;等径后提拉速度为0.8~2.0 mm/h,转速 10~20 r/min。晶体生长完毕,将晶体提离溶体表 面,按照每小时 20~100 ℃的速度降至室温;降温 过程中,在坩埚中熔体表面凝固时,需充入体积分数 3%~5%的 O2 以减少晶体的氧缺陷。图 1 是生长 好的晶体,尺寸为23 mm×19 mm×17 mm ( $c \times b \times$ a),质量为33.4g,晶体呈橙红色,经过激光器观 测,晶体没有散射。



图 1 生长好的  $Er^{3+}$ :  $Y_{0.5}Gd_{0.5}VO_4$  单晶 Fig. 1 As-grown  $Er^{3+}$ :  $Y_{0.5}Gd_{0.5}VO_4$  single crystal

## 2.2 Er<sup>3+</sup>在晶体中浓度的测定

采用电感耦合等离子体(ICP)发射光谱分析法 (ACS)测试晶体中各稀土离子的含量,本实验在福 建省商品检验检疫局进行;所采用的测试仪器为法 国 John Yvon 公司的 JY 38S 型电感耦合等离子体 发射光谱仪。分析测试结果并计算可得晶体中 Er<sup>3+</sup>的浓度及有效分凝系数。

### 2.3 晶体的 X 射线粉末衍射测定

采用 X 射线粉末衍射法测定晶体的粉末衍射 谱图。从生长好的 Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 单晶上切下 一小部分研磨成粉末,由福州大学光催所用 X 射线 粉末衍射仪进行测试,测试仪器为日本 Rigaku D/ max-3C,晶胞参数用 X-pert plus 软件的程序计算。

#### 2.4 晶体热膨胀系数的测定

采用德国 Netzsch 公司生产的机械分析仪 (NETZSCH DIL402PC)测试了晶体 a 轴方向和 c轴方向的热膨胀系数,所用试样尺寸为4.16 mm× 4.10 mm×4.08 mm ( $a \times b \times c$ )和4.12 mm× 4.08 mm×4.00 mm ( $c \times b \times a$ ),温度范围为 30~ 1300 °C,升温速率10 K/min。

#### 2.5 晶体比热的测定

采用差示扫描量热计法(DSC)测量了  $Er^{3+}$ : Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 晶体的比热,测试仪器为德国耐驰仪 器公司生产的 DSC 204 F1 型差示扫描量热计,灵 敏度为 1%,参比样品为 a-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,测试时升温速率 为10 K/min。

#### 2.6 晶体热扩散系数的测定

晶体的热扩散系数采用激光脉冲法测量,测量 装置 是 德 国 耐 驰 仪 器 公 司 的 热 常 数 测 量 仪 (NETZSCH LFA 447),测试温度范围为 25 ~ 200 ℃,测试样品尺寸为2 mm×8 mm×8 mm (a × b × c)和2 mm×8 mm×8 mm (c × b × a)。激光脉 冲法的测试原理如图 2 所示,测试过程中样品的四 周涂以绝热材料,激光从加热面(正面)入射,背面用 InSb 检测器来测定晶体温度的变化。测试时采用 氙灯抽运的钕玻璃激光器,输出波长为1.06  $\mu$ m,脉 冲宽度为0.6 ms,脉冲能量达20 J。



图 2 激光脉冲法原理示意图 Fig. 2 Principle of laser pulse method

## 3 结果与讨论

#### 3.1 Er<sup>3+</sup>在晶体中的分凝系数

通过分析电感耦合等离子体发射光谱,计算可 得晶体中 Er<sup>3+</sup>的原子数分数为0.83%;晶体中 Er<sup>3+</sup> 的有效分凝系数 *k*<sub>eff</sub> 为<sup>[7]</sup>

$$k_{\rm eff} = \frac{k_0}{k_0 + (1 - k_0) \exp(-f\delta_c/D)} = C_s/C_1,$$
(1)

式中 k<sub>0</sub> 为平衡分凝系数,在通常的掺杂范围内,可 视为常数,f 为生长速率,δ。为溶质边界层的厚度, D 为溶质在熔体中的扩散系数,C<sub>s</sub> 为晶体中掺杂的 浓度,C<sub>1</sub> 为熔体中掺杂的平均浓度。计算可得 Er<sup>3+</sup> :Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> 晶体中 Er<sup>3+</sup> 分凝系数为1.03,接近 1。这有利于 Er<sup>3+</sup>离子在晶体中的均匀分布。

3.2 晶胞参数的测定

 $Er^{3+}$ :Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 晶体的 X 射线衍射谱图如 图 3 所示。图谱分析表明该晶体与 Er:GdVO<sub>4</sub>有完 全相同的四方结构,属于锆英石型晶体结构。用 X-Pert Plus 软件的 TREOR 程序计算晶胞参数,可得 该晶体的晶格常数为 a = b = 0.7169 nm, c = 0.6330 nm,介于 YVO<sub>4</sub> 和 GdVO<sub>4</sub> 晶体的晶格常数 之间<sup>[8]</sup>。





#### 3.3 热膨胀系数的测定

热膨胀系数属于二阶张量,四方晶体的热膨胀 主轴与结晶学主轴重合<sup>[9]</sup>,故  $Er^{3+}$ :Y<sub>0.5</sub>  $Gd_{0.5}$  VO<sub>4</sub> 晶体有两个独立热膨胀系数  $\alpha_1$ 和  $\alpha_3$ ,它们可以通过 测量沿 a 轴和 c 轴晶体样品的热膨胀而获得。图 4 为 在所测温度范围内沿 a 轴和 c 轴方向的线性热膨胀



图 4 Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 晶体的热膨胀随温度变化曲线 Fig. 4 Thermal expansion of Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> crystal versus temperature

曲线。从图中可知,在所测温度范围内热膨胀曲线近 似呈线性,直线的斜率即是晶体的热膨胀系数。通过 计算可得 a 轴和 c 轴方向的热膨胀系数分别为 $\alpha_a =$ 2.08×10<sup>-6</sup>/°C,  $\alpha_c =$ 8.87×10<sup>-6</sup>/°C。c 轴的热膨胀 明显大于 a 轴,这主要因为  $Er^{3+}$ :Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> 晶 体属于锆英石型晶体结构,晶格常数 a 要比 c 大,晶 胞中沿 c 轴方向离子层要比沿a 轴方向密集<sup>[1]</sup>。因此 当晶体受热时引起晶格振动,使得沿 c 轴方向比沿a轴方向的膨胀要大。

#### 3.4 热导率的计算

## 3.4.1 比热的测定

采用差示扫描量热计法测量了  $Er^{3+}$ :Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> 晶体的比热,测量结果如图 5 所示,在所测量 范围(0~300 ℃)内比热与温度基本成正比例增长。 在25 ℃时, $Er^{3+}$ :Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> 晶体的比热值  $C_p$  为 0.48 J/(g•K), 比 GdVO<sub>4</sub> 晶体的比热 (0.52 J/(g•K))略小<sup>[2]</sup>。



图 5  $Er^{3+}$ :  $Y_{0.5}Gd_{0.5}VO_4$  晶体比热随温度的变化曲线 Fig. 5 Specific heat of  $Er^{3+}$ :  $Y_{0.5}Gd_{0.5}VO_4$  crystal

versus temperature



图 6 Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub>晶体热扩散系数随温度的 变化曲线

Fig. 6 Thermal diffusivity of  $Er^{3+}$ :  $Y_{0.5}Gd_{0.5}VO_4$  crystal versus temperature

#### 3.4.2 热扩散系数的测定

图 6 为 Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 晶体的热扩散系数 随温度的变化曲线。在所测量范围(0~200 °C)内 晶体的热扩散率随着温度的升高而降低,而且晶体 c轴方向上的热扩散率会比a轴方向上的热扩散率高。这表明在激光系统中采取合理的冷却系统,控制增益介质在一定的温度范围内,对获得高质量的激光输出非常重要<sup>[10]</sup>。

3.4.3 晶体热导率的计算

晶体的热导率为

$$\lambda = dC_{\rm P}\rho, \qquad (2)$$

式中 λ 为热导率, d 为晶体的热扩散率, C<sub>P</sub> 为晶体的

比热, $\rho$ 为晶体的密度,这里为5.0<sup>[11]</sup>,结果如表1所示。

从表1可见,在25~200 ℃范围内,晶体热导率 随着温度的升高而降低,晶体<100>方向的热导率比 <001>方向上的小。表2是几种晶体的室温热导率 的比较<sup>[6,8,11]</sup>,可知 Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub>晶体的热导 率稍低,适合用于中小功率激光器。

	表 1	Er <sup>3+</sup> :Y <sub>0.5</sub> Gd <sub>0.5</sub> VO <sub>4</sub> 晶体的热导率
Table 1	Therr	nal conductivity of Er <sup>3+</sup> : Y <sub>0</sub> = Gd <sub>0</sub> = VO <sub>4</sub> crystal

			-0.5 -00.5 - 04 -		
	Temperature $/^{\circ}\mathbb{C}$	25	100	150	200
$\lambda / (W/(m \cdot K))$	$\langle 100 \rangle$ direction	6.1	5.6	5.2	4.9
	$\langle 001 \rangle$ direction	7.7	7.2	6.6	6.2

表 2 几种晶体热导率测量数值											
Table 2 Thermal conductivity of several crystals											
Samples	$Nd$ : $GdVO_4$		$Nd$ : $YVO_4$		$Nd \text{:} Y_{0.5} Gd_{0.5} VO_4$		$Er^{3+} \textbf{:} Y_{0,5}Gd_{0,5}VO_4$				
Doped-ions concentration / $\%$	0.5		1.0		0.8		0.83				
Direction	$\langle 100 \rangle$	(001)	$\langle 100 \rangle$	$\langle 001 \rangle$	$\langle 100 \rangle$	$\langle 001 \rangle$	$\langle 100 \rangle$	$\langle 001 \rangle$			
$(W/(m \cdot K))$	10 1	11 4	5 10	5 23	_	12 5	6 1	77			

## 4 结 论

用电感耦合等离子体光谱法测定晶体中 Er<sup>3+</sup> 原子数分数为0.83%,有效分凝系数为1.03。X射线 衍射分析表明, Er<sup>3+</sup>: Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub>晶体属于四方 晶系,锆英石型结构。在 30~1300 ℃用机械分析 仪测量了晶体 a 轴和 c 轴的热膨胀系数分别为 $\alpha_a =$ 2.  $08 \times 10^{-6}$  / °C,  $\alpha_c = 8.87 \times 10^{-6}$  / °C, c 方向的热膨 胀系数约为 a 方向的4.3倍。差热扫描量法测得晶 体在 25 ~ 300 ℃ 温度范围内的比热值为0.48~ 0.56 J/(g•K),采用激光脉冲法测量了晶体的热扩 散系数,并通过计算得出不同温度下晶体的热导率, 在25 ℃时 Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> 晶体沿 < 001 > 和 (100)方向的热导率分别为7.7W/(m·K)和 6.1 W/(m • K),表明 Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 晶体具 有比较小的热膨胀系数和较高的热导率,适合用于 中小功率激光器。今后通过进一步优化晶体中 Er<sup>3+</sup> 掺杂浓度,相信以 Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>VO<sub>4</sub> 晶体作 为高功率激光器的研究仍有较大潜力。

**致 谢** 感谢福州大学庄乃锋、胡晓琳、赵斌、杨桂 芹等老师在晶体生长和 X 射线衍射的测试方面提 供的帮助;感谢福建省商品检验检疫局吕文老师在 电感耦合等离子体光谱的测试方面提供的帮助;感 谢德国耐驰仪器制造有限公司上海应用实验室徐梁 老师在热分析测试方面给予的热情支持。

#### 参考文献

- Cheng Yan, Yu Yonggui, Zhang Huaijin *et al.*. Growth and thermal properties of Nd: YbVO<sub>4</sub> crystal [J]. Journal of Synthetic Crystal, 2006, **35**(3):504~509 程 艳, 于永贵, 张怀金等. Nd: YbVO<sub>4</sub> 激光晶体的生长及热学 性质[J]. 人工晶体学报, 2006, **35**(3):504~509
- 2 Qin Lianjie, Meng Xianlin, Du Chenlin *et al.*. Thermal and laser properties of Nd:GdVO4 crystal [J]. *Journal of Synthetic Crystal*, 2003, **32**(5):502~507 秦连杰,孟宪林,杜晨林等. Nd:GdVO4热常数的测量和激光性 能研究[J]. 人工晶体学报, 2003, **32**(5):502~507
- 3 Huang Xiaohui, Lin Shukun, Sun Xiaojuan. Growth and spectral properties of crystal Er<sup>3+</sup>: Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> [J]. Journal of Rare Earths, 2005, 23(5):551~554
- 4 Huang Xiaohui, Xie Hongfang, Zhou Meizhen. Spectral properties of Er<sup>3+</sup>: Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> crystal [J]. Journal of Ningde Teachers College (Nat. Sci.), 2007, 19(2):123~126 黄晓辉,谢鸿芳,周美珍. Er<sup>3+</sup>:Y<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> 晶体光谱性质研 究[J]. 宁德师专学报(自然科学版), 2007, 19(2):123~126
- 5 Wei Min, Li Gansheng, Zhu Yuemei *et al.*. Raw material synthesis of yttrium vanadate crystal (Nd<sup>3+</sup>:YVO<sub>4</sub>; YVO<sub>4</sub>)
  [J]. Journal of Synthetic Crystal, 1998, 27(2):178~181
  位 民,李敢生,诸月梅等. 钒酸钇(Nd<sup>3+</sup>:YVO<sub>4</sub>; YVO<sub>4</sub>) 晶体 的原料合成[J]. 人工晶体学报, 1998, 27(2):178~181
- 6 Lin Shukun, Zhang Lizhen, Chen Jianzhong. On raw material synthesis of YVO<sub>4</sub> and Tm: YVO<sub>4</sub> by way of liquid phase reaction [J]. Journal of Fuzhou University (Natural Science), 2000, 28(6):82~84 林树坤,张莉珍,陈建中. pH 值对液相合成 YVO<sub>4</sub> 及 Tm: YVO<sub>4</sub>晶体原料的影响[J]. 福州大学学报(自然科学版), 2000, 28(6):82~84
- 7 Zhang Kecong, Zhang Lehui. Science and Technology of Crystal Growth [M]. Second edition. Beijing: Science Press, 1997. 411~413

张克从,张乐潓. 晶体生长科学与技术[M]. 第2版. 上册. 北

#### 京:科学出版社,1997.411~413

- 8 Zhang Lianhan, Hang Yin, Sun Dunlu et al.. Growth and basic properties of Nd<sup>3+</sup>: Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> crystal [J]. Journal of Functional Materials and Devices, 2003, 9(2):143~146 张连翰,杭 寅,孙敦陆 等. Nd<sup>3+</sup>: Y<sub>0.5</sub> Gd<sub>0.5</sub> VO<sub>4</sub> 晶体生长和 基本特性[J]. 功能材料和器件学报, 2003, 9(2):143~146
- 9 Xiao Dingquan, Wang Min. Crystal Physic [M]. Chengdu: Sichuan University Press, 1989. 50~143
  肖定全,王 民 主编. 晶体物理[M]. 成都:四川大学出版社, 1989. 50~143
- 10 Qiu Hongwei, Zhong Heyu, Li Hongjun et al.. Thermal properties of Yb: YAG laser crystal [J]. Chinese J. Lasers, 2002, A29(2):173~175 邱宏伟,钟鹤裕,李红军等. Yb: YAG 晶体的热学性质[J]. 中 国激光, 2002, A29(2):173~175
- C. Q. Wang, Y. T. Chow, L. Reekie *et al.*. A comparative study of the laser performance of diode-laser-pumped Nd: GdVO<sub>4</sub> and Nd: YVO<sub>4</sub> crystals [J]. *Appl. Phys. B*, 2000, 70 (6):769~772

\*\*\*\*\*

#### ・广告・

**F**C CASTECH<sup>®</sup>

## 福建福晶科技股份有限公司 FUJIAN CASTECH CRYSTALS, INC.

福建福晶科技股份有限公司(CASTECH)简称:福晶公司。主要从事晶体材 料及其器件的研发、生产和销售,其产品广泛应用于激光及光通讯领域。公司 总部位于福州市区,拥有一幢现代化的8层办公和生产大楼,总面积超过10, 000平方米,员工近500人。

经过近二十年的不懈努力,福晶公司成为目前世界上领先的LB0、BB0、Nd: YV04以及Nd:YV04+KTP胶合晶体的生产商。公司的检测技术和设备也处于业界领 先地位,拥有Zygo,Nikon,Prism Master等多台检测仪器,与世界上主要的激 光公司建立了良好的检测信息交流平台。公司2001年通过ISO9001质量体系的 认证。同时公司多年来致力于品牌的建设,在世界上主要工业国家和地区都设 有代理或分支机构。公司产品90%以上出口美、日、德等国家和其他美洲、欧 洲、亚洲地区,被国际业界誉为中国牌晶体。其中LB0晶体在中国,美国和日 本拥有晶体生长和器件应用专利。

福晶公司将本着"团结,奋进,求实,创新"的企业文化精神,朝着"成为 非线性光学晶体和激光晶体的最佳全球供应商"的公司目标而努力。

邮编:350002

BBO

地址:福建省福州市杨桥西路155号



较合晶体

Nd:YVO4

电话:86-591-83710533 传真:86-591-83711593 Http://www.castech.com E-mail: sales@castech.com

**LiB**<sub>3</sub>**O**<sub>5</sub>